単層 h-BN 上における強磁性 Coナノ粒子の作製

Fabrication of ferromagnetic Co nanoparticles on single layer h-BN

○渡邉貴弘1、山田洋一1、佐々木正洋1、小出明弘2、圓谷志郎3、境誠司3

(1.筑波大数物、2.分子研、2.量研機構)

^oT. Watanabe¹, Y. Yamada¹, M. Sasaki¹, A. koide², S. Entani³, S. Sakai³

(1. Univ. of Tsukuba, 2. UVSOR, 3. QST)

E-mail: jumpthricedrdx@gmail.com

【研究背景・目的】金属基板上の単層六方晶窒化ホウ素(h-BN)は、周期的凹凸構造を形成するため、ナノ構造作製のテンプレートとして注目を集めている。特に、Rh(111)や Ru(0001)上にできる h-BN のナノメッシュ構造は起伏が大きく、ナノメッシュの周期である約3 nm の金属ナノ粒子の 形成が報告されている[1]。しかし、磁性金属でそのようなナノ粒子を作製した場合、超常磁性を 示し、磁化が消失する[2]。そこで本研究では、平坦な Pt(111)上の単層 h-BN を用いて、強磁性を 示す Co ナノ粒子(NP)を作製することを目的とした。磁気特性計測の結果、作製した Co-NP は強 磁性となり、磁気記録の高密度化に有益な垂直磁気異方性を示すことが分かったので報告する。

【実験方法】Pt(111)上への単層 h-BN の作製は、800℃に保った Pt(111)清浄表面をボラジンに曝露して行った。その後、蒸着速度 0.003 Å/秒、基板温度 250℃で h-BN 上に Co を真空蒸着した。X線吸収分光(XAS)により、B, N, Co について電子状態を計測した。X線磁気円二色性(XMCD)による磁気特性計測は、試料に±0.2Tの磁場を印加した後、ゼロ磁場下で行った。Co の構造は大気圧下で原子間力顕微鏡(AFM)を用いて観測した。

【結果・考察】Fig.1 に上記のように作製した試料の AFM 像を示す。表面には、Co-NP が不均一 に分布した。Co-NP の粒径は、幅 22±7nm、高さ 3.2±1.0nm であった。これは超常磁性の領域(<< 10 nm) より十分大きく、また、粒子内が単磁区となり抗磁力が大きくなる領域である。

Fig. 2 に Co L_{2,3} 吸収端の XAS 及び XMCD スペクトルを示す。面直方向に XMCD シグナルが得られたため、Co-NP が強磁性体であり、垂直磁気異方性を示すことが分かる。一方、総和則から計算した Co の磁気モーメントは 0.91 μ_{B} /atm であった。バルク Co の 1.77 μ_{B} /atm より小さな値が得られたのは、Co-NP の抗磁力が大きく、0.2 T で磁化が飽和しなかった可能性が考えられる。

Fig. 3 に Co 蒸着前後の N K 吸収端の XAS スペクトルを示す。Co 蒸着後には、π*ピークの低 エネルギー側に肩が現れた。この変化は Co と N の軌道の混成を示唆する。しかし、現状の試料 では厚い Co-NP が不均一に分布しているため、界面の情報は十分得られていないと考えられる。

本研究では、h-BN/Pt(111)上で Coの成長を制御することで、強磁性かつ垂直磁気異方性の Co-NP を作製できることを示した。今後は、薄く均一に成長した Coの低温・高磁場下の XMCD 計測 を行い、Co-NP が垂直に磁化する機構の解明を目指す。





Fig.1 AFM image ofFig. 2 XAS and XMCD spectra of Co L2,3-edgeFig. 3 XAS spectrumCo/BN/Pt(a) normal incidence (b) grazing incidenceof N K-edge

[1] MC. Patterson et al., Phys. Rev. B 89, 205423 (2014).

[2] V. Sessi et al., J. Appl. Phys. 113, 123903 (2013)